科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6 月 7 日現在

機関番号: 1 4 4 0 1 研究種目: 基盤研究(B) 研究期間: 2011 ~ 2013

課題番号: 23360287

研究課題名(和文)半導体量子ドットアモルファスにおけるミニバンド形成と超高効率光電変換素子への展開

研究課題名(英文) Miniband formation in quantum dot amorphous and its application to photovoltaic devices

研究代表者

小俣 孝久 (Omata, Takahisa)

大阪大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:80267640

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,400,000円、(間接経費) 4,320,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、量子ドット太陽電池に適した材料として、現在研究の主流となっているPbSeよりもマルチエキシトン生成(MEG)の閾値エネルギーが小さい、コロイダルInAs量子ドットの合成を検討した。その結果、毒性が小さく、大気中での取り扱いも容易なトリフェニルアルシンを原料としたコロイダルInAs量子ドットの合成方法を開発に成功した。また、CdSe、PbS、PbSeコロイダル量子ドットを用いて、従来の自己組織化法より大きな量子ドットの個数密度を有するが、その配列には周期性を持たない量子ドットアモルファスナノ構造を作製し、ミニバンドの形成を検討し、PbSeでミニバンド形成を観察することに成功した。

研究成果の概要(英文): We focused on to develop quantum dot (QD) solar cells that show extremely high con version efficiency. For this purpose, we investigated synthesis method of colloidal InAs QDs; the InAs QDs show lower threshold energy for multiple exciton generation than PbSe QDs that are currently used in QD solar cell investigations. We focused on the triphenyl arsine that is comparatively safe and easy to handle rather than the conventional tris(trimethylsilyl)arsine as an arsenic source. We successfully developed a new synthesis route to colloidal InAs QDs. Further, we investigated miniband formation in quantum dot amo rphous, of which the density of QD is significant larger than that in conventional self-assembled QD films but no periodicity is exist in the QD arrangement. Miniband formation was clearly observed for the PbSe q uantum dots, but it was not observed for the CdSe and PbS QDs. This indicates that the miniband formation is significantly dependent on the exciton Bohr radius.

研究分野: 工学

科研費の分科・細目: 材料工学・無機材料・物性

キーワード: ナノ材料 量子ドット 高効率太陽光発電材料・素子 先端機能デバイス

1.研究開始当初の背景

光吸収や発光のエネルギーをその大きさで 制御できる(量子サイズ効果)、1 つの光子を 吸収すると複数の電子正孔対が生成する(マ ルチエキシトン生成)など、半導体量子ドッ ト(QD)は光電変換素子として魅力的な物性 を有する。さらに、QDを数nm~十数nmの間 隔でバリア相を介して周期的に配列すると、 QD のエネルギー準位(量子準位)からミニバ ンドが形成される。ミニバンドを電流パスと できれば 50%以上の高い変換効率の太陽電池 や高輝度のレーザなどを実現でき、それらは 次世代の光電変換素子として期待されてい る。従来は S-K QD といわれる自己組織的に 生成する方法で、そのようなナノ構造は作製 されてきたが、層内の QD の高密度化ができ ないため、効率よく電流を取り出せるミニバ ンドの形成が難しい。QD による優れた光電変 換機能を利用するには、QDと外部との間でダ イレクトな電流の取出し・注入を可能とする ミニバンドの形成が可能な高密度の QD ナノ 構造が必要である。

2.研究の目的

高密度のQDナノ構造においてQD配列に周 期性のある構造を作製するのは非常に難し い。しかしながら、波動関数の広がりが大き な量子準位を基底とする場合、QD 間距離が十 分近ければ、QD の配列には周期性のないアモ ルファスナノ構造であっても、電流パスとし て使いうるエネルギーバンドは形成される はずである。本研究では、QD アモルファスで 電流パスとして利用できるミニバンドを形 成するには、(i)波動関数の広がりが大き い QD、すなわち重元素から成る III-V 化合物 半導体 QD が適している、(ii) 量子準位のエ ネルギーの均一性のため、QD は形と大きさは 均一である、(iii) QD はバリア相に隔てられ ながら十分に近接し、高密度である、の三条 件を満たすことで、QD アモルファスナノ構造 で電流の取り出しが可能なミニバンドの形 成を目指した。具体的には、以下の各項目を 研究した。

従来法のコロイダル InAs QD の合成では、 毒性が高く取扱いの難しい tris(trimethylsilyl)arsineをAs原料と して必要とした。InAs QD を用いた研究を 加速するため、より安全性の高いトリフェ ニルアルシンを用いたコロイダル InAs QD の合成方法を開発する。

QD アモルファスナノ構造における QD 間距離とミニバンド形成の関係を、コロイド溶液の濃縮による QD 間距離の調整によって直接観察する。

3.研究の方法

3.1 新規の InAs QD の合成法の開発

トリフェニルアルシンをオクタデセン (ODE)に溶解し、砒素原料溶液とした。インジウム原料溶液として、臭化インジウム()

をオレイルアミン(OLA)に溶解しトリオクチルホスフィンオキシド(TOPO)を混合したもの、臭化インジウム()を OLA とトリオクチルホスフィン(TOP)の混合溶液(OLA/TOP=7.3)に溶解したものをそれぞれ調製した。インジウム原料溶液と砒素原料溶液をフラスコ内で混合後、330で反応した。

3.2 コロイド溶液の濃縮によるミニバンド 形成の観察

ホットソープ法によって CdSe (平均粒径 4.3 nm) PbS(5.8 nm)および PbSe(5.0 nm) のコロイダル QD を合成した。PbSe QD は長時間保存すると溶解が進行するため CdSe(厚さ 0.1 nm)で被覆したコア/シェル型 QD として使用した。粉末として回収した QD を所定量のテトラクロロエチレンに分散し、蛍光スペクトルを測定した。溶液中で QD は面心立方格子で配列し、QD 間には溶媒が存在すると仮定し、QD の濃度から平均 QD 間距離を算出した。PbSe QD については濃厚コロイド溶液の光電流を測定した。

4. 研究成果

4.1 新規の InAs QD の合成法の開発

4.1.1 TOPO 添加原料溶液からの InAs 合成

原料溶液は反応開始から 1 時間 23 分後から InAs の生成が開始した。この間の化学反応により、TOPO が臭化インジウムやトリフェニルアルシンと中間生成物を形成し、その後InAs が生成する反応が生じていると推察される。図 1 に InAs の生成開始から 10, 20, 2分反応継続後生成物の XRD パターンを示す。生成物はいずれも InAs の単相であった。回折線の幅から算出した結晶の平均サイズは、それぞれ 11.8、13.5、17.3nm であり、反応時間とともに増大した。このように、トリフェニルアルシンを原料として、コロイダルInAs QD の合成が可能であることが見いださ

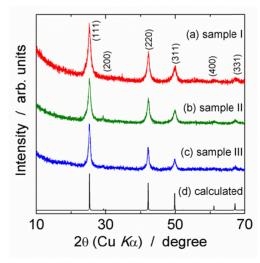
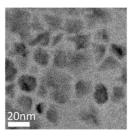


図 1. TOPO を添加した溶液から合成した InAs QDs の XRD パターン. 試料 I, II, III はそれぞれ反応時間 10 分、20 分、22 分で 合成した InAs

れた。しかしながら、図2に示す HRTEM 像から、量子ドットの形状は不均一でサイズも5~30nm の広い範囲で分布していた。形状とサイズの均一性を向上することがこの反応の課題であることが明らかとなった。



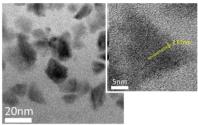


図 2. TOPO を添加した溶液から合成した InAs QDs の HRTEM 像. 上: 反応時間 10 分、 下: 反応時間 22 分

4.1.2 TOP 添加原料溶液からの InAs 合成 図3のHRTEM像から、この原料溶液を用い ると、球状で大きさ 3~5nm の InAs QD が得 られることがわかった。ただし、反応時間30 分ではテトラポッド状の結晶となった。図3 の挿入図のように格子縞が明瞭に観察でき、 結晶性の点においても良好な InAs QD を合成 できることが示された。図4に得られた InAs 量子ドットをテトラクロロエチレンに分散 した溶液の光吸収スペクトルと蛍光スペク トルを示す。大きさ 3.9nm の QD では光学ギ ャップが 1.19eV に観察され、それは QD が大 きくなるとともに低エネルギーにシフトし、 量子サイズ効果の発現が確認できた。また、 3.9nm の QD の蛍光スペクトルでは、0.92eV に弱いながらも発光が観察され、発光におい ても量子サイズ効果によるシフトが認めら れた。Stokes シフトが 100meV 以上に及ぶこ とから、発光の起源は励起子の直接再結合で はなく、欠陥を介した再結合である。しかし、 トリフェニルアルシンを As 原料とした合成 方法で、蛍光発光が取り出せる良質なコロイ ダル InAs QD が得られたことで、試料合成の 安全性が高められ、今後の研究を加速するう えで非常に大きな意義を持つ。

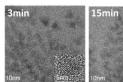






図 3. OLA/TOP を添加した溶液から合成した InAs QDs の HRTEM 像. 左から反応時間 3 分、15 分、30 分

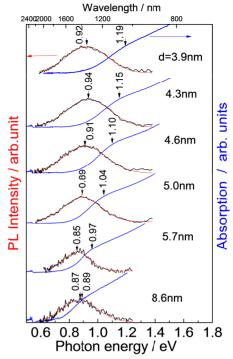


図 4. OLA/TOP を添加した溶液から合成した InAs QDs の光吸収スペクトルと蛍光スペクトル

4.2 コロイド溶液の濃縮によるミニバンド 形成の観察

図 5 に QD 間距離を調節した CdSe の蛍光スペクトルを示す。QD 間距離が 132 nm から 38 nm まで距離が近づくにつれてレッドシフトし、38 nm から 12 nm までほぼ一定となり、さらに近接するとレッドシフトし、QD 間距離 3.7 nm では波長は 559 nm となった。初期のレッドシフトは、小さい QD が発する発光を大きな QD が吸収する(自己吸収)ことによ

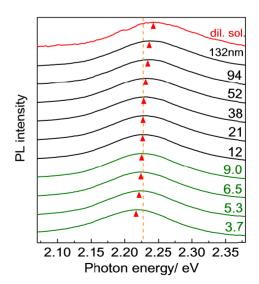


図 5. コロイダル CdSe QD の蛍光スペクトルの QD 間距離依存性.最上部のスペクトル (dil.sol.)無限希釈溶液.

り生じている。距離が 12 nm 以下におけるレッドシフトもそれほど大きなシフトではなく、これは QD の近接により生じる、Förster エネルギー移動に帰属される。 すなわち、CdSe ではミニバンドの形成は観察されなかった。図 6 に示す PbS の蛍光スペクトルは、CdSe の場合と同様であり、この場合もミニバンドの形成は観察されなかった。

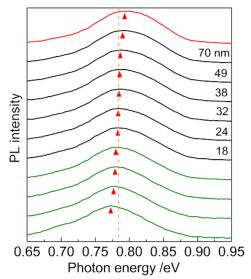


図 6. コロイダル PbS QD の蛍光スペクトルの QD 間距離依存性.最上部のスペクトル (dil.sol.) 無限希釈溶液.

図 7 に示す PbSe の蛍光スペクトルでは、 QD 間距離が 65 nm より近接すると、CdSe や PbS と同様の機構によるレッドシフトが生じ た。さらに、14 nm より近接すると、CdSe や PbS の場合と異なり新たな発光(図中に青三 角で示す)が低エネルギー側に現れ、QD 間距 離 7.4nm ではこの発光が支配的となった。青 三角で示した低エネルギーの発光のシフト は、希薄溶液と比べて約 60 meV と大きく、 また自己組織化の QD で観察されるスペクト ルの変化と非常に類似している。これらの特 徴から、この発光はミニバンド間の励起子再 結合によるものと帰属できる。すなわち、 PbSe の場合には QD 間距離が約 14nm で、QD の配列に規則性のない QD アモルファスナノ 構造において、量子準位を基底とするミニバ ンドの形成が可能であることが示された。 PbSe でミニバンドが形成されるのは、量子準 位の波動関数の広がりが大きいことによる。 すなわち、バルク結晶における励起子のボー ア半径が PbSe と同程度の InAs QD でも、QD アモルファスナノ構造を形成すれば、ミニバ ンドの形成が可能であることが示唆された。

コロイダル PbSe 量子ドットの濃厚溶液で 形成されたミニバンドを用いて電流が取り 出せるか否かを光電流の測定から観察した。 濃厚溶液そのままでは、QD の電気泳動により 溶液内での QD 密度の不均化が生じたので、 QD をシリコーン樹脂中に分散、固化した試料 で測定した。樹脂中での PbSe 量子ドットの

平均表面間距離は 9 nm であった。光電流の 測定結果を図8に示す。キセノンランプ光の 照射により、わずかながら光電流が生じ、波 長 808 nm のレーザ光の照射では、明らかな 光電流が観測された。すなわち、濃厚コロイ ド溶液内に形成されたミニバンドが、電流パ スとして機能することが明らかとなった。QD 間距離 9nm で形成されるミニバンドはそれほ ど大きなバンド幅とならない。取り出した電 流値が小さいのはこのためで、より QD 間距 離を近接させることにより、バンド幅が広が り大きな電流の取り出しが可能になろう。こ のことは、InAs QD を用いた場合でも同様で あり、QD 間距離が 5~4nm 以下の QD アモルフ ァスナノ構造を作製すれば、光電変換素子へ の展開も可能となろう。

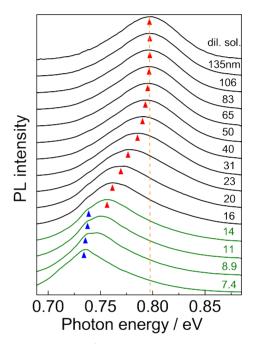


図 7. コロイダル PbSe QD の蛍光スペクトルの QD 間距離依存性. 最上部のスペクトル (dil.sol.) 無限希釈溶液. QD 間距離14nm から 0.73eV 付近に新たに発光が現れる.

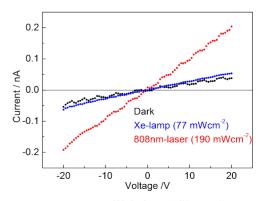


図 8. シリコーン樹脂中に分散、固化した コロイダル PbSe QD の光電流スペクトル . 樹脂中の QD 間距離は 9nm .

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計6件)

 $\underline{\mathsf{T.}}$ Omata, A. Tazuke K. Nose, S. Otsuka-Yao-Matsuo, "Synthesis of LiGaO2 nanocrystals and their application toward bright UV-emission from ZnO quantum dots", J. Cryst. Growth, 査読有, 330 巻, 2011, 9-16. DOI:10.1016/j.jcrysgro.2011.06.032 小俣孝久, "複合カチオン、複合アニオンカルコゲナイドナノ結晶と光機能", マテリアルインテグレーション,査読無, 24 巻、2011、54-58.

http://www.tic-mi.com/

T. Omata, Y. Tani, S. Kobayashi, K. Takahashi, A. Miyanaga, Y. Maeda and S. Otsuka-Yao-Matsuo, "Ultraviolet electroluminescence from colloidal ZnO quantum dots in an all-inorganic multilayer light-emitting device", Appl. Phys. Lett., 查読有, 100 巻, 2012. 061104.

DOI:10.1063/1.3682307

T. Omata, S. Kobayashi, Y. Tani, S. Otsuka-Yao-Matsuo, "Quantum Dot Phosphors and Their Application to Inorganic Electroluminescence Device", This Solid Films, 查読有, 520 巻, 2012, 3829-3834.

DOI: 10.1016/j.tsf.2011.10.057 K. Takahashi, Y. Maeda, T. Suehiro, M. Kita, T. Omata, "Synthesis of Colloidal Solution of -LiGaO₂ Nanocrystals Capped with Organic Surfactant", J. Ceram. Soc. Jpn., 查 読有, 122 巻, 2014, 195-197.

DOI:10.2109/jcersj2.122.195

T. Omata, H. Uesugi, M. Kita, "Phase determination of zinc selenide nanocrystals depending on the ligand species of precursor complexes", J. Cryst. Growth, 查読有, 394 巻, 2014, 81-88.

DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2014.02.019

[学会発表](計22件)

小俣孝久, 軽元素酸化物・窒化物でできること, 重元素カルコゲナイド・ニクタイドでなければできないこと, 日本学術振興会 素材プロセシング第 69 委員会第2分科会(新素材関連技術) 第65回研究会, 2011年7月27日, 名古屋大学(愛知県)

<u>小俣孝久</u>, 資源・素材 2011 (堺), 2011 年 9 月 28 日, 大阪府立大学 (大阪府) 上杉秀雄, <u>小俣孝久</u>, コア/シェル 型 InAs/GaAs コロイダル量子ドット

の作製とその薄膜化によるミニバ ンド形成, グローバル COE プログラ ム「構造・機能先進材料デザイン教 育研究拠点」第 5 回シンポジウム. 2012年3月2日, 大阪大学(大阪府) 小俣孝久、重元素化合物からなる新素 材の開発;その特長を活かすには、資 源・素材学会 平成 24 年度 春季大会, 2012年3月28日, 東京大学(東京都) Omata. Defects Semiconductor Nanocrystals, Petite Workshop; International Workshop on Defects and Diffusion Materials for Energy Conversion. 2013.7.25, Geisenheim(ドイツ) 上杉秀雄,小俣孝久,喜多正雄,コロ イダル InAs 量子ドットの新規合成法, 日本セラミックス協会 第26回秋季シ ンポジウム, 2013年9月5日, 信州大学 小俣 孝久, 酸化物・カルコゲナイド系 コロイダルナノ結晶の合成と機能開拓, 日本セラミックス協会 2014 年年会, 2014年3月19日,慶応義塾大学 日吉 キャンパス(神奈川県) H. Uesugi, <u>M. Kita</u>, <u>T. Omata</u>, Novel synthesis route to colloidal InAs quantum dots, 8th International Conference on Quantum Dots, 2014.5.14, Pisa (イタリア)

6.研究組織

(1)研究代表者

小俣 孝久 (OMATA, Takahisa) 大阪大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:80267640

(2)研究分担者

喜多 正雄(KITA, Masao)

富山高等専門学校・機械システム工学科・ 准教授

研究者番号: 00413758